Application Note TMS570LC-SEP 单粒子闩锁 (SEL) 辐射报告

TEXAS INSTRUMENTS

摘要

本研究的目的是为了明确重离子辐射对基于 Arm[®] Cortex[®]-R 的 TMS570LC4357-SEP 微控制器的单粒子闩锁 (SEL) 性能的影响。研究中使用了 LET_{eff} 为 48MeV-cm²/mg 的重离子对器件进行辐照,辐照通量为 1 x 10⁷ 个离子/cm²。结果表明,在 125°C 且 LET_{eff} 最高为 48MeV-cm²/mg 的情况下,TMS570LC4357-SEP 不会出现单粒子闩锁。

内	容
r:	TT I

1 引言	2
2 SEE 机制	2
3 测试器件信息	
4 辐照设施和设置	5
5 SEL 结果	5
6 总结	5
参考文献	5

插图清单

冬	2-1.	TMS570LC435	7-SEP	的功能方框图	3
图	3-1.	TMS570LC435	7-SEP	引脚排列图	4
冬	5-1.	所有三个电源、	⁴⁷ Ag、	0°角度且 LET _{eff} = 48MeV 时的 TMS570LC4357-SEP SEL 图	5

表格清单

表 1-1. 概览信息(1)	2
表 3-1. TMS570LC4357-SEP SEL 电压偏置表	4
表 5-1 TMS570I C4357-SEP SEI 多件	5

商标

Arm[®] and Cortex[®] are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere. 所有商标均为其各自所有者的财产。

1 引言

TMS570LC4357-SEP 是一款基于 Arm Cortex-R 的高性能微控制器,具有片上诊断特性,具体包括:两个 CPU 采用锁步运行;针对 CPU、N2HET 协处理器以及片上 SRAM 的内置自检 (BIST)逻辑;L1 高速缓存、L2 闪存和 SRAM 存储器具有 ECC 保护。该器件还为外设存储器提供了 ECC 或奇偶校验保护,外设 I/O 上具有环回功能。

该器件集成了两个 ARM Cortex-R5F 浮点 CPU,该 CPU 采用锁步运行,并提供了高效的 1.66DMIPS/MHz 速率,运行频率高达 300MHz,从而提供高达 498 DMIPS 的计算能力。该器件支持大端字节序 [BE32] 格式。

TMS570LC4357-SEP 器件具有集成的安全特性和各种通信和控制外设,非常适合用于具有安全关键要求的高性能实时控制应用。

说明	器件信息
TI 器件型号	TMS570LC4357-SEP
器件功能	基于 Arm Cortex-R 的微控制器
封装	337 GWT (nFBGA)
技术	12F021.M7C
曝光设施	德克萨斯 A&M 大学加速器研究所辐射效应设施
每次运行的重离子通量	1 x 10 ⁶ - 1 x 10 ⁷ 个离子/cm ²
辐照温度	125℃(用于 SEL 测试)

表 1-1. 概览信息(1)

 TI 可以提供技术、应用或设计建议、质量表征和可靠性数据或服务,前提是这些项目不得扩展或以其他方式 影响 TI 在德州仪器 (TI) 公司半导体产品标准销售条款和条件中规定的保证,并且 TI 提供此类项目也不产生任 何义务或责任。

2 SEE 机制

TMS570LC4357-SEP 关注的主要单粒子效应 (SEE) 事件是破坏性单粒子闩锁 (SEL)。从风险和影响的角度来 看,SEL 的发生可能是极具破坏性的 SEE 事件,也是航天应用非常关心的问题。12F021 (CMOS) 工艺用于 TMS570LC4357-SEP。CMOS 电路引入了 SEL 易感性。如果由高能离子通道引起的过量电流注入足够高,从而 触发形成寄生交叉耦合 PNP 和 NPN 双极结构(在 p-sub 和 n 阱以及 N+ 和 P+ 触点之间形成),则会发生 SEL。由单粒子启动的寄生双极结构在电源和接地之间创建了一条高导通路径(产生的稳态电流通常比正常工作 电流高几个数量级),该路径持续存在(被锁存),直到电源断开或器件被高电流状态破坏为止。用于 SEL 缓解 的工艺修改被证明是足够的,这是因为在通量为 1 x 10⁷ 个离子/cm²、芯片温度为 125°C 且 LET_{eff} 高达 48 MeVcm²/mg 的情况下,TMS570LC4357-SEP 未出现任何 SEL。

执行此研究是为了评估偏置电压 VCCAD = 5.25V、VCCIO = 3.6V 且 VCC(core) = 1.32V 电源电压时的 SEL 影 响。研究中使用了 LET_{EFF} 为 48MeV-cm²/mg 的重离子 (⁴⁷Ag) 对器件进行辐照。在 125°C 下暴露时,离子注量率 为 10⁵ 个离子/s-cm²,通量为 10⁷ 个离子/cm²。





Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 2-1. TMS570LC4357-SEP 的功能方框图



3 测试器件信息

TMS570LC4357-SEP 采用 337 引脚 (GWT) BGA 端子栅格阵列封装。图 3-1 显示了该封装的 I/O 信号和电源定 义,表 3-1 显示了 SEL 重离子测试期间的电源偏置。

	Α	в	С	D	E	F	G	н	J	к	L	М	N	Р	R	т	U	v	W	
19	vss	VSS	TMS	N2HET1 [10]	MIBSPI5 NCS[0]	MIBSPI1 SIMO[0]	MIBSPI1 NENA	MIBSPI5 CLK	MIBSPI5 SIMO[0]	N2HET1 [28]	DMM_ DATA[0]	DCAN3RX	AD1EVT	AD1IN[15] / AD2IN[15]	AD1IN[22] / AD2IN[06]	AD1IN [06]	AD1IN[11] / AD2IN[11]	AD2IN[24]	VSSAD	19
18	VSS	тск	TDO	nTRST	N2HET1 [08]	MIBSPI1 CLK	MIBSPI1 SOMI[0]	MIBSPI5 NENA	MIBSPI5 SOMI[0]	N2HET1 [0]	DMM_ DATA[1]	DCAN3TX	AD1IN[24]	AD1IN[08] / AD2IN[08]	AD1IN[14] / AD2IN[14]	AD1IN[13] / AD2IN[13]	AD1IN [04]	AD1IN [02]	AD2IN[24]	18
17	TDI	nRST	EMIF ADDR[21]	EMIF_ nWE	MIBSPI5 SOMI[1]	DMM_ CLK	MIBSPI5 SIMO[3]	MIBSPI5 SIMO[2]	N2HET1 [31]	EMIF_ nCS[3]	EMIF_ nCS[2]	EMIF_ nCS[4]	EMIF_ nCS[0]	AD1IN[25]	AD1IN [05]	AD1IN [03]	AD1IN[10] / AD2IN[10]	AD1IN [01]	AD1IN[09] / AD2IN[09]	17
16	RTCK	FRAY TXEN1	EMIF_ ADDR[20]	EMIF_ BA[1]	MIBSPI5 SIMO[1]	DMM_ nENA	MIBSPI5 SOMI[3]	MIBSPI5 SOMI[2]	DMM_ SYNC	N2HET2 [08]	N2HET2 [09]	N2HET2 [10]	N2HET2 [11]	AD1IN[26]	AD1IN[23] / AD2IN[07]	AD1IN[12] / AD2IN[12]	AD1IN[19] / AD2IN[03]	ADREFLO	VSSAD	16
15	FRAYRX1	FRAYTX1	EMIF_ ADDR[19]	EMIF_ ADDR[18]	ETM DATA[06]	ETM DATA[05]	ETM DATA[04]	ETM DATA[03]	ETM DATA[02]	ETM DATA[16] / EMIF_ DATA[0]	ETM DATA[17] / EMIF_ DATA[1]	ETM DATA[18] / EMIF_ DATA[2]	ETM DATA[19] / EMIF_ DATA[3]	AD1IN[27]	AD1IN[28]	AD1IN[21] / AD2IN[05]	AD1IN[20] / AD2IN[04]	ADREFHI	VCCAD	15
14	N2HET1 [26]	nERROR	EMIF_ ADDR[17]	EMIF_ ADDR[16]	ETM DATA[07]	VCCIO	VCCIO	VCCIO	vcc	vcc	VCCIO	VCCIO	VCCIO	VCCIO	AD1IN[29]	AD1IN[30]	AD1IN[18] / AD2IN[02]	AD1IN [07]	AD1IN [0]	14
13	N2HET1 [17]	N2HET1 [19]	EMIF_ ADDR[15]	N2HET2 [04]	ETM DATA[12] / EMIF_BA[0]	vccio				1				vccio	ETM DATA[01]	AD1IN[31]	AD1IN[17] / AD2IN[01]	AD1IN[16] / AD2IN[0]	AD2IN[16]	13
12	ECLK	N2HET1 [04]	EMIF_ ADDR[14]	N2HET2 [05]	ETM DATA[13] / EMIF_nOE	vccio		vss	VSS	vcc	vss	vss		VCCIO	ETM DATA[0]	MIBSPI5 NCS[3]	AD2IN[19]	AD2IN[18]	AD2IN[17]	12
11	N2HET1 [14]	N2HET1 [30]	EMIF_ ADDR[13]	N2HET2 [06]	ETM DATA[14] / EMIF_ nDQM[1]	vccio		vss	VSS	VSS	vss	vss		VCCPLL	ETM TRACE CTL	AD2IN[20]	AD2IN[21]	AD2IN[22]	AD2IN[23]	11
10	DCAN1TX	DCAN1RX	EMIF_ ADDR[12]	ePWM1B	ETM DATA[15] / EMIF_ nDQM[0]	vcc		vcc	VSS	vss	vss	vcc		vcc	ETM TRACE CLKOUT	AD2EVT	MIBSPI1 NCS[4]	MIBSPI3 NCS[0]	GIOB[3]	10
9	N2HET1 [27]	FRAY TXEN2	EMIF_ ADDR[11]	ePWM1A	ETM DATA[08] / EMIF_ ADDR[5]	vcc		vss	VSS	vss	vss	vss		VCCIO	ETM TRACE CLKIN	MDCLK	MIBSPI1 NCS[5]	MIBSPI3 CLK	MIBSPI3 NENA	9
8	FRAYRX2	FRAYTX2	EMIF_ ADDR[10]	N2HET2[1]	ETM DATA[09] / EMIF_ ADDR[4]	VCCP		vss	VSS	vcc	vss	vss		VCCIO	ETM DATA[31] / EMIF_ DATA[15]	N2HET2 [23]	MII_TXD [0]	MIBSPI3 SOMI	MIBSPI3 SIMO	8
7	LIN1RX	LIN1TX	EMIF_ ADDR[9]	N2HET2 [2]	ETM DATA[10] / EMIF_ ADDR[3]	vccio								VCCIO	ETM DATA[30] / EMIF_ DATA[14]	N2HET2 [22]	MII_TX_ CLK	N2HET1 [09]	nPORRST	7
6	GIOA[4]	MIBSPI5 NCS[1]	EMIF_ ADDR[8]	N2HET2 [0]	ETM DATA[11] / EMIF_ ADDR[2]	vccio	vccio	vccio	VCCIO	vcc	vcc	vccio	vccio	VCCIO	ETM DATA[29] / EMIF_ DATA[13]	N2HET2 [21]	MIL_RX_ DV	N2HET1 [05]	MIBSPI5 NCS[2]	6
5	GIOA[0]	GIOA[5]	EMIF_ ADDR[7]	EMIF ADDR[1]	ETM DATA[20] / EMIF_ DATA[4]	ETM DATA[21] / EMIF_ DATA[5]	ETM DATA[22] / EMIF_ DATA[6]	FLTP2	FLTP1	ETM DATA[23] / EMIF_ DATA[7]	ETM DATA[24] / EMIF_ DATA[8]	ETM DATA[25] / EMIF_ DATA[9]	ETM DATA[26] / EMIF_ DATA[10]	ETM DATA[27] / EMIF_ DATA[11]	ETM DATA[28] / EMIF_ DATA[12]	N2HET2 [20]	MIL_RX_ ER	MIBSPI3 NCS[1]	N2HET1 [02]	5
4	N2HET1 [16]	N2HET1 [12]	EMIF_ ADDR[6]	EMIF_ ADDR[0]	MII_TXEN	MDIO	MII_TXD [3]	N2HET1 [21]	N2HET1 [23]	N2HET2 [15]	N2HET2 [16]	N2HET2 [17]	N2HET2 [18]	N2HET2 [19]	EMIF_ nCAS	MII_ RXCLK	MII_RXD [0]	MII_CRS	MII_COL	4
3	N2HET1 [29]	N2HET1 [22]	MIBSPI3 NCS[3]	N2HET2 [12]	N2HET1 [11]	MIBSPI1 NCS[1]	MIBSPI1 NCS[2]	GIOA[6]	MIBSPI1 NCS[3]	EMIF_ CLK	EMIF_ CKE	N2HET1 [25]	N2HET2 [7]	EMIF_ nWAIT	EMIF_ nRAS	MII_RXD [1]	MII_RXD [2]	MII_RXD [3]	N2HET1 [06]	3
2	VSS	MIBSPI3 NCS[2]	GIOA[1]	N2HET2 [13]	N2HET2 [3]	GIOB[2]	GIOB[5]	DCAN2TX	GIOB[6]	GIOB[1]	KELVIN_ GND	GIOB[0]	N2HET1 [13]	N2HET1 [20]	MIBSPI1 NCS[0]	MII_TXD [2]	TEST	N2HET1 [1]	VSS	2
1	VSS	VSS	GIOA[2]	N2HET2 [14]	GIOA[3]	GIOB[7]	GIOB[4]	DCAN2RX	N2HET1 [18]	OSCIN	oscout	GIOA[7]	N2HET1 [15]	N2HET1 [24]	MII_TXD [1]	N2HET1 [7]	NHET1 [03]	VSS	VSS	1
	Α	В	С	D	E	F	G	н	J	К	L	М	N	Р	R	T	U	V	W	

图 3-1. TMS570LC4357-SEP 引脚排列图

表 3-1. TMS570LC4357-SEP SEL 电压偏置表

电源	偏置
VCCAD	5.25V
VCCIO	3.6V
VCC(core)	1.32V
VSS	GND

(1)

用于本产品 SEE 研究的重离子种类由 TAMU 加速器辐射效应设施 [3] 使用超传导加速器和先进的电子回旋共振 (ECR) 离子源提供和交付。离子束在空气站的 1 英寸直径圆形截面积上以高均匀性传送。通过磁去聚焦实现均匀 性。射束强度可在覆盖多个数量级的较大范围内进行调节。在大多数研究中,使用 10⁴ 和 10⁵ 离子/s-cm² 之间的 注量率提供 10⁶ 到 10⁷ 离子/cm² 之间的重离子通量。这些实验中使用了银 (⁴⁷Ag) 离子。所有测试的离子束均匀性 均在 91% 至 98% 的范围内。

5 SEL 结果

在 SEL 表征期间,使用强制热空气对器件进行加热,从而将 IC 温度保持在 125°C 温度。通过 K 型热电偶监测了 温度,该热电偶连接在尽可能靠近 IC 的位置。用于 SEL 测试的物类是银 (⁴⁷Ag)离子,在 LET_{EFF} = 48MeV-cm²/mg 时,入射角为 0°。该离子真空中的动能为 1.634GeV (15MeV/amu 线)。两次照射行程使用了大约 10⁵ 个离子/s-cm² 的注量率和大约 10⁷ 个离子/cm² 的通量。电源电压以表 3-1 中所述的建议最大电压设置从外部提供。实现该通量的照射持续时间大约为 {2} 分钟。

衣 5-1. INIS5/ULU435/-SEP SEL 余

照射行程	距离 (mm)	温度 (°C)	离子	角度	注量率(离 子.cm ² /mg)	通量(离子/ cm ²)	LET _{eff} (MeV.cm2/mg)
{2}	40	125	⁴⁷ Ag	0°	1.00E+05	1.00E+07	48

图 5-1 所示为电源电流随时间变化的曲线图。可以看到,未在照射行程中观察到 SEL 事件。

{ σ SEL \leq 3.67} × 10 – 7 cm² for LET_{EFF} = 48 MeV-cm²/mg and T = 125°C



图 5-1. 所有三个电源、⁴⁷Ag、0°角度且 LET_{eff} = 48MeV 时的 TMS570LC4357-SEP SEL 图

电源	偏置
VCCAD	5.25V
VCCIO	3.6V
VCC(core)	1.32V

照射前后未检测到与闩锁事件一致的电流显著增加。

6 总结

本文研究了基于 Arm Cortex-R 的抗辐射 TMS570LC4357-SEP 微控制器的辐射效应。在 LET_{eff} = 48 MeV-cm²/mg 且 T = 125°C 时,该器件未出现闩锁。

参考文献

1. M. Shoga 和 D. Binder, "Theory of Single Event Latchup in Complementary Metal-Oxide Semiconductor Integrated Circuits", *IEEE Trans. Nulc. Sci.*, 33 卷, 1986 年 12 月, 1714-1717 页。



- 2. G. Bruguier 和 J.M.Palau, "Single particle-induced latchup", *IEEE Trans.Nulc.Sci.*, *43*(2) 卷, 1996 年 3 月, 522-532 页。
- 3. TAMU 辐射效应设施网站。http://cyclotron.tamu.edu/ref/
- 4. "The Stopping and Range of Ions in Matter" (SRIM) 软件仿真工具网站。www.srim.org/ index.htm#SRIMMENU。
- 5. D.Kececioglu,"Reliability and Life Testing Handbook",1 卷,PTR Prentice Hall,New Jersey,1993 年,186-193 页。
- 6. ISDE CRÈME-MC 网站。https://creme.isde.vanderbilt.edu/CREME-MC
- 7. A. J. Tylka、J. H. Adams、P. R. Boberg 等, "CREME96: A Revision of the Cosmic Ray Effects on Micro-Electronics Code", *IEEE Trans.Nulc.Sci.*, *44(6)* 卷, 1997 年 12 月, 2150-2160 页。
- 8. A. J. Tylka, W. F. Dietrich, and P. R. Boberg, "Probability distributions of high-energy solar-heavy-ion fluxes from IMP-8: 1973-1996", *IEEE Trans.Nulc.Sci.*, *44*(6) 卷, 1997 年 12 月, 2140-2149 页。

重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司